

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 60145815 A

(43) Date of publication of application: 01.08.85

(51) Int. CI

B29C 33/64 C08L 83/08

(21) Application number: 59002374

(22) Date of filing: 10.01.84

(71) Applicant:

SHIN ETSU CHEM CO LTD

(72) Inventor:

KOSAKAI SHOHEI OKADA FUMIO OBA TOSHIO

(54) RELEASING AGENT COMPOSITION

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide the titled composition capable of forming a non-transferring type releasing film on a substrate surface at room temperature, by including a specified organosilazanesiloxane polymer as main component.

CONSTITUTION: The composition of releasing agent contains, as a main component, an organic silicon compound (an organosilazanesiloxane) having a unit represented by the formula I and a unit represented by the formula II wherein R1, R2 and R3 represent H or a monovalent hydrocarbon group, and (a) and (b) each are 1, 2 or 3. The organic silicon compound is produced by reacting an organopolysiloxane having a formula III wherein X represents a halogen, 0<e< 4, and 0<d<4 (0<c+d<4) with an organosilane having a formula IV in the presence of ammonium or a primary amine.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio

$$R_c^1 X_d S^{10} \underbrace{4 - (c+d)}_{2}$$

許 公 報(B2) ⑫ 特

平3-11248

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

200公告 平成3年(1991)2月15日

B 29 C 33/64 // C 08 L 83/08

LRW

7425-4 F 6609-4 J

発明の数 1 (全5頁)

60発明の名称 雕型剤組成物

> ②特 顧 昭59-2374

69公 期 昭60-145815

22出 顧 昭59(1984)1月10日 @昭60(1985)8月1日

@発 明 小 堺 老

亚

群馬県安中市磯部2丁目13番1号 信越化学工業株式会社

シリコーン電子材料技術研究所内

明 岡 田 文 夫 @発

群馬県安中市磯部2丁目13番1号 信越化学工業株式会社

シリコーン電子材料技術研究所内

冗発 明 大 庭 敏 夫 群馬県安中市磯部 2丁目13番 1号 信越化学工業株式会社

シリコーン電子材料技術研究所内

创出 願人 信越化学工業株式会社 東京都千代田区大手町2丁目6番1号

理 弁理士 山本 充一 倒代

秀 紀 查 官 見

1

切特許請求の範囲

分子中に R¹aSiO4-a 単位と

R²_bSi(NR³)_{4-b} 単位

(こゝにR'、R'、R'は水素原子または同種ある いは異種の非置換または置換1価炭化水素から選 択される基、a、bは1、2、3から選択される *10* 数)を少なくとも1個宛含有する有機けい素化合 物を主剤としてなることを特徴とする雕型剤組成 物。

2 有機けい素化合物が一般式

$$R^1_c X_d SiO_{\frac{4-(c+d)}{2}}$$

(こゝにR'は水素原子または同種あるいは異種 の非置換または置換 1 価炭化水素基から選択され 4、0∠c+d∠4)で示されるオルガノポリシ ロキサンの1種または2種以上と、一般式Ra SiX4-e(こゝにR2は水素原子または同種あるいは 2

異種の非置換または置換1価炭化水素基から選択 される基、Xはハロゲン原子、eは1、2、3か ら選択される数)で示されるオルガノシランの1 種または2種以上との混合物をアンモニアまたは 5 第1アミンと反応させて得られるものである特許 請求の範囲第1項記載の離型剤組成物。

3 有機けい素化合物が一般式

$$Cl = \begin{cases} R^{1} & R^{1} \\ Si - O & Si - Cl \\ R^{1} & R^{1} \end{cases}$$

(こゝにR'は水素原子または同種あるいは異種 の非置換または置換1価炭化水素基から選択され る基、mは8以上の正数)で示されるオルガノポ 15 リシロキサンの1種または2種以上と、一般式 RéSiX4-e(こゝにR2は水素原子または同種あるい は異種の非置換または置換1価炭化水素基から選 択される基、Xはハロゲン原子、eは1、2、3 から選択される数)で示されるオルガノシランの る基、Xはハロゲン原子、 $0 \angle c \angle 4$ 、 $0 \angle d \angle 20$ 1種または2種以上との混合物をアンモニアまた は第1アミンと反応させて得られるものである特 許請求の範囲第1項記載の離型剤組成物。

3

発明の詳細な説明

本発明は離型剤組成物、特には一液タイプの室 温で基体表面上に離型性皮膜を形成させることの できる非移行型の新規な離型剤組成物に関するも のである。

プラスチック、ゴムなどの成形に当つては、目 的としての成形品の型からの取出しを容易にする ため、その型の内面に金属石けん溶液や各種シリ コーンを主剤とする離型剤を塗布するという方法 コーンオイル、シリコーングリース、シリコーン レジン、シリコーンゴムなどのシリコーン系組成 物がすぐれた離型性を示すということから多方面 に使用されている。

リース系のものは離型面と接触する成形品に離型 剤が移行し易いために処理サイクルが短かく、得 られた成形品の表面がハジキ現象を起すために塗 料やインクの塗装や印刷が難しくなるという欠点 な欠点は改善されるもののその処理温度が高いた めにこの処理対象が金属、陶磁器などのような耐 熱性のある基体に限定されるという不利がある。 また、シリコーンゴム系のものは処理温度の低い ものもあるが、処理時間が長く、また基体との密 25 着性が劣るという欠点があつた。

本発明はこのような不利を解決したシリコーン 系離型剤組成物に関するもので、これは分子中に

$$R^{1}_{a}SiO_{\underline{4-a}}$$
 単位と $R^{2}_{b}Si(NR^{3})_{\underline{4-b}}$

(こゝにR¹、R²、R³は水素原子または同種ある いは異種の非置換または置換1価炭化水素基から 選択される基、a、bは1、2、3から選択され 合物を主剤としてなることを特徴とするものであ

すなわち、本発明者らは前配した不利を伴なわ ないシリコーン系離型剤について種々検討した結

果、前記した R¹aSiO_{4-a} 単位と

R²_bSi(NR³)_{4-b} 単位をその分子中に少なくと

も1個宛有するオルガノシラザンシロキサンポリ 5 マーが室温または若干の加熱で基体との密着性に すぐれた被膜を短時間で形成し、このようにして 得られた皮膜がすぐれた離型性を示すということ を見出すと共に、これが接触する物質に移行する ことも少なく、このように処理されたものは離型 は汎用化されており、この離型剤についてはシリ 10 サイクルが長くなるということを確認して本発明 を完成させた。

> 本発明の離型剤組成物を構成する主剤としての オルガノシラザンシロキサンポリマーは例えば一

しかし、このシリコーンオイル、シリコーング 15 般式 R¹cXdSiO4-(c+d) (こゝにR¹は前記に同

じ、Xはハロゲン原子、0∠c∠4、0∠d∠ 4、0∠c+d∠4) で示されるオルガノポリシ ロキサンの1種または2種以上と、一般式Ra があり、シリコーンレジン系のものにはそのよう 20 SiX_{4-6} (こゝに R^2 は前記に同じ、Xはハロゲン原 子、eは1、2、3から選択される数)で示され るオルガノシランの1種または2種以上との混合 物をアンモニアまたは第1アミンと反応させるこ とによつて得ることができる。

上記した一般式 R1cXdSiO4-(c+d) で示され

るオルガノポリシロキサンは、このR'が水素原 子またはメチル基、エチル基、プロピル基、ブチ 30 ル基などのアルキル基、ビニル基、アリル基など のアルケニル基、フエニル基、αーメチルスチレ ン基などのアリール基、シクロヘキシル基などの シクロアルキル基、さらにこれらの基の炭素原子 に結合した水素原子の1部または全部をハロゲン る数)を少なくとも1個宛含有する有機けい素化 35 原子、シアノ基などで置換したクロロメチル基、 3.3.3ートリフルオロプロピル基、シアノメ チル基などで例示される同種あるいは異種の非置 換または置換1価炭化水素基から選択され、0~ $c\angle 4$, $0\angle d\angle 4$, $0\angle c+d\angle 4$ $\angle 5$ 40 のであるが、この c はこのオルガノポリシロキサ ンから得られオルガノシラザンシロキサンポリマ -の離型性の面から1.8~2.2とし、dについては その硬化速度の点から1.5~3.5とすることが好ま しい。このようなオルガノポリシロキサンとして 5

吐

а,

$$CI = \begin{cases} R^1 \\ \vdots \\ Si - O \end{cases} = \begin{cases} R^1 \\ \vdots \\ Si - CI \end{cases}$$

(mは8以上の正数)が例示されるが、このよう な塩素含有線状ポリロキサンは公知の方法、例え ば環状オルガノポリシロキサンとジメチルジクロ ロシラン、エチルジクロロシランなどのようなジ させることによつて容易に得ることができる。

また、前記した一般式RiSiX4-eで示されるオ ルガノシランは、このR²が水素原子または上記 したR'と同一の同種あるいは異種の非置換また は置換1価炭化水素から選択され、eが1、2、15 の離型剤組成物は刷毛塗り、ロール塗り、噴霧、 3から選択される数とされるものであるが、これ にはテトラクロロシラン、メチルトリクロロシラ ン、ジメチルジクロロシラン、トリメチルクロロ シラン、エチルトリクロロシラン、ジエチルジク ルメチルジクロロシラン、ピニルトリクロロシラ ン、アリルトリクロロシラン、フエニルトリクロ ロシラン、ジフエニルジクロロシラン、トリフル オロプロピルトリクロロシランなどが例示され る。

このオルガノポリシロキサンとオルガノシラン との反応はこれらを適宜の有機溶剤に溶解させ、 これにアンモニアまたは第1アミンを接触反応さ せればよく、この第1アミンとしてはNR3で示 されこのR²が前配したR¹と同一の同種あるいは 30 ことができる。 異種の非置換または置換1価炭化水素から選択さ れるメチルアミン、エチレンアミン、ブチルアミ ンなどが例示されるが、これは合成の容易さから アンモニアとすることがよい。また、この有機溶 剤としてはアンモニアガス、第1アミンに対して 35 (離型性判定基準) 不活性で生成するオルガノシラザンシロキサンポ リマーをよく溶かすものがよく、ジクロロエタ ン、トリクロロエタン、メチレンクロライド、テ トラハイドロフラン、ペンゼン、トルエン、キシ レンなどが例示される。なお、この反応は発熱反 40 応であるが、通常は0~50℃で反応温度を制御し ながら行えばよい。また、上記した末端塩素含有 オルガノポリシロキサンと塩素含有オルガノシラ ンの配合比はこの反応で得られるオルガノシラザ

ンシロキサンポリマー中でのシロキサン単位が50 モル%を超えると硬化速度が遅くなるし、接着性 もわるくなり、またシロキサン単位が5%モル以 下では離型性がわるくなるので、このオルガノポ 5 リシロキサン成分が50~5モル%の範囲となるよ うにすることがよい。

このようにして得られたオルガノシラザンシロ キサンポリマーは処理対象物の種類、用途に応じ て濃縮あるいは溶剤などでさらに稀釈して離型剤 クロロオルガノシランとを酸によつて平衡化反応 10 組成物とされるが、この濃度はオルガノシラザン シロキサンポリマーが0.1~10%となるようにジ クロロエタン、トリクロロエタン、メチレンクロ ライドなどの塩素系溶剤、トルエン、キシレンエ ーテル、ヘキサンなどで適宜調整すればよい。こ 浸漬などの方法で処理すべき基体表面に塗布し、 室温または若干の加熱で溶剤を揮発させると室温 下でも10分以内に硬化して離型性皮膜を与える が、この皮膜は接触する相手物質に移行すること ロロシラン、プロピルトリクロロシラン、プロピ 20 がなく、基体表面への密着性にもすぐれているの で、繰り返しの離型に耐えるという有利性が与え られる。

> 本発明の離型剤組成物はガラス、木材、ブラス チック、金属、コンクリートなどの表面を離型性 25 にするという用途に使用とされるが、これはまた 連続使用によつて離型性の低下したシリコーン処 理をした各種基体の再処理にも有用とされるの で、特にゴム、プラスチックなどの成形品の離 型、剝離紙の製造、鋳物工場などに広く利用する

つぎに本発明の実施例をあげるが、例中におけ る部、%は重量部、重量%を示したものであり、 例中の離型性はつぎの判定基準による結果を示し たものである。

〇……離型性良好

△……離型はするがやゝ重い力が必要

×……離型せず、樹脂が破壊する

くり返し回数……皮膜形成離型剤上での連続成形 回数

実施例 1

メチルトリクロロシラン88.8%とジメチルシロ キサン単位を33個有する末端塩素含有ジメチルボ リシロキサン11.2%の混合物40gェと、塩化メチ レン400 礼とを反応容器に仕込み、5℃冷却し、 これに冷却を続けながら20℃でアンモニヤガスを 吹込み 4 時間反応させたのち、30分間加熱還流さ せて液中に溶解していた過剰のアンモニアを除去 し、冷却後副生した塩化アンモニウムを沪過した 5 ところ、

と (CH₂Si(NH)_{1.5} l₀とを主骨格とするメチルシ ラザンジメチルポリシロキサンポリマーが得られ た。

るように塩化メチレンで稀釈して離型剤組成物を 作り、これを基体上に塗布して 2時間放置したと ころ、この基体上にシリコーン皮膜が形成された ので、これを試料として下記の3種の樹脂成形品 についての離型性をしらべたところ、後記する第 20 1表に示したとおりの結果が得られた。

樹脂成形品 (1) ウレタン樹脂

ポリプロピレングリコールトリオール(分子量 20部 25 3000)

ポリプロピレングリコールポリオール・アクト 80部 コート52-460(武田薬工社製商品名) フレオン-11(米国ジュポン社製商品名) 10部 ポリイソシアネート・ミリオネートMR(日本 ポリウレタン社製商品名) 1.0部 テトラメチルヘキサジアミン

を均一に混合した後、これを50℃に加熱した上 配の離型剤処理をした型に注型して発泡フォー ム化させ、室温で1時間硬化させて脱型した。

(2) エポキシ樹脂

エポキシ樹脂・エピコート828(シエル化学社 製商品名) 100部にトリエチレンテトラミン12 部を均一に混合したのち、これを上記の離型剤

R

処理したアルミ皿中に注型し、これを室温で2 時間、さらに115℃に30分間加熱して硬化させ てから、脱型した。

(3) アイオノマー樹脂

アイオノマー樹脂(米国デユポン社製商品 名)を前記離型剤で処理したみがき鋼板上にの せ、150℃で30分間加熱して溶融させ、その離 型性をテストした。

実施例 2

メチルトリクロロシラン57.4%、ジメチルジク 10 ロロシラン33%およびジメチルシロキサン単位を 300個有する末端塩素含有ジメチルポリシロキサ ン9.6%とからなる混合物40gェに塩化メチレン 400㎡を添加し、実施例1と同様に処理したとこ つぎに、この液状生成物を不揮発分が1%とな 15 ろ、無色透明な液状物が得られたが、このものは 分析の結果、

$$\begin{bmatrix}
CH_3 \\
-Si-O-\\
CH_3
\end{bmatrix}_{300}$$

と {(CH₂Si(NH)_{1.5} 从(CH₃)₂Si(NH))}₆₀ を主 骨格とするメチルシラザンメチルシロキサンポリ マーであることが確認された。

つぎにこの生成物を実施例1と同様に塩化メチ レンで稀釈して離型剤組成物を作り、これについ て実施例Ⅰと同様の離型性テストを行なつたとこ ろ、後記する第1表に示したとおりの結果が得ら れた。

96.5部 30 比較例

メチルトリクロロシラン40gと塩化メチレン 400元とから実施例1と同じ方法でシラザン化合 物を作ったところ、CH₃Si(NH)1.5を主骨格とす る無色透明な生成物が得られ、これを塩化メチレ 35 ンで1%に稀釈して得た離型剤組成物の離型性を 実施例1と同じ方法でしらべたところ、つぎの第 1表に示したとおりの結果が得られた。

10

9

第 1 表

		実施例 1		実施例 2		比較例	
		離型性	回数	離型性	回数	離型性	回数
1)	ウレタン樹脂	0	10回以上	0	7回	×	0回
2)	エポキシ樹脂	0	"	0	10回以上	Δ	3回
3)	アイオノマー 樹脂	0	"	0	"	×	0回